

國立交通大學
應用化學研究所
碩士論文

以散條增進焦深與改善禁止間距之模擬

及全條減光散條之製備



The simulations of increasing DOF and improving
Forbidden Pitch by Scattering Bar (SB),
and fabrication of Whole Bar Attenuation (WBA)

研究生：胡繼仁

指導教授：龍文安 博士

中華民國九十四年七月